



演題：古典的なゾルゲル成膜技術からのイノベーション

講師：幸塚広光教授

関西大学 工学部

日時：2014年9月19日（金）10:00~11:00

場所：工学部材料・化学棟大会議室（MC526）

共催：物質化学セミナー

要旨：ゾルゲル成膜技術も課題や改良の余地が少なからず存在する。

本講演では、演者が最近特に力を入れている①ゾルゲル薄膜の面内応力の制御、②ポリシラザンをシリカ源とする新しいシリカ薄膜作製技術、③プラスチック基板上セラミック薄膜作製技術について話題を提供する。

連絡先：工学研究院有機物質化学部門 吉川信一（内線：6739）

文部科学省特別経費「分子構築イノベーション」